T1 - Identificação de metal e de semicondutor a partir do comportamento térmico

Miguel Santos Costa Oliveira

17/11/2021

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Resumo

Neste trabalho estudámos o efeito da variação da temperatura na resistividade do cobre e na corrente que percorre um díodo polarizado inversamente. Medimos o coeficiente da variação relativa de resistividade com a temperatura do cobre (α) e a largura da banda proibida do semicondutor constituinte do díodo (Δ). Obtivemos um crescimento linear para a resistividade do cobre e um crescimento exponencial para a corrente do díodo com o aumento da temperatura, tal como era esperado. Pelos ajustes calculámos $\alpha_{cobre}=(4.1\pm0.1)\times10^{-3}K^{-1}(\pm3\%)$ e $\Delta_{exp}=(0.64\pm0.02)\,eV~(\pm3\%)$. Relativamente às referências escolhidas tivemos um erro relativo de 5% e 3% , respetivamente, identificando o semicondutor como sendo o Germânio.

Introdução

O estudo do comportamento resistivo de materiais sempre despertou grande interesse prático, sendo a base de muita tecnologia atual. Atualmente sabe-se que este comportamento está fortemente ligado à temperatura do material. Esta dependência varia consoante as propriedades intrínsecas do material. Neste trabalho vamos estar interessados em estudar a diferença desta dependência num metal e num semicondutor.

Condutores

Um material diz-se condutor de corrente elétrica se a distribuição das bandas de energia dos seus eletrões (conjunto de níveis de energia permitidos) permitir que os mesmos consigam transitar de uma banda de valência para uma banda de condução quando sujeitos a um campo elétrico. O grupo de condutores que estaremos interessados em estudar são os metais.

De modo geral, um campo elétrico interage com o condutor gerando uma corrente de portadores de carga, $\vec{J} = \sigma \vec{E}$, onde σ é a condutividade e \vec{J} é a densidade de corrente gerada. Obtando por uma descrição clássica, o modelo de Drude[3] dá-nos:

$$\sigma = \frac{\tau N e^2}{m_e} \tag{1}$$

onde τ , N, e, m_e são o tempo de relaxação médio entre colisões no movimento dos eletrões, o número de eletrões que participam na corrente, a carga fundamental e a massa do eletrão respetivamente.

O número de eletrões na banda de condução não varia significativamente quando existe um aumento de temperatura. No entanto, o tempo de relaxação médio entre colisões tende a diminuir. Isto pode ser justificado qualitativamente pelo facto de que a agitação térmica dos átomos constituintes do material é maior, aumentando a probabilidade destes colidirem com os eletrões em movimento. Do ponto de vista macroscópico, este facto corresponde a um aumento da resistividade ($\rho \equiv \sigma^{-1}$) do material.

Este aumento pode ser modelado por uma aproximação de primeira ordem (equação 2) em torno de uma temperatura T_0 .

$$\rho(T) = \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0)) \tag{2}$$

Onde ρ_0 é resistividade para a temperatura de referência e α é o coeficiente de variação relativa da resistividade com a temperatura dado por :

$$\alpha \equiv \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial T} \tag{3}$$

Na maior parte dos metais este coeficiente é positivo.

Semicondutores

Um semicondutor é um material com resistividade entre os valores típicos de um condutor e de um isolador, podendo variar entre $10^{-2}\,\Omega\,m$ e $10^9\,\Omega\,m$. A resistividade destes materiais pode ter uma forte dependência da temperatura e da concentração de impurezas. A dependência da temperatura deve-se ao facto de que os eletrões conseguem transitar para a banda de condução por excitação térmica. Esta excitação térmica pode ser descrita pelo fator de Boltzman $\exp(-\frac{\Delta}{k_B T})$, onde Δ é a largura da banda que têm de ser ultrapassada pelos eletrões. Um modelo mais exato para a dependência do número de portadores de carga pode ser dada pela equação 4[3].

$$n = f(T)\exp(-\frac{\Delta}{k_B T}) \tag{4}$$

Onde f(T) é um polinómio de T característico do material. Para $\Delta \gg k_B T$ temos que o termo exponencial é dominante face ao termo polinomial e por isso podemos considerar

$$n \propto \exp(-\frac{\Delta}{k_B T}) \tag{5}$$

Uma vez que $I \propto n$, vamos ter

$$I = A \exp(-\frac{\Delta}{k_B T}) \tag{6}$$

Onde A é uma constante de proporcionalidade apenas.

No caso particular dos díodos temos dois semicondutores. Um do tipo n (dopado com elementos que contribuem com cargas negativas para a malha), outro do tipo p (dopado com elementos que contribuem para o aumento de lacunas). Quando este está polarizado diretamente, os eletrões

conseguem fluir pela junção dos dois semicondutores. No entanto quando este está polarizado inversamente, é criada uma zona de depleção que cria um potencial que contraria o movimento das cargas, impedindo a existência de corrente.

Este impedimento pode ser superado pelo mesmo fenómeno de excitação térmica discutido, fazendo com que se verifique a relação 6. Neste caso Δ vai ser a banda proibida (gap de níveis de energia não permitidos) característica do semicondutor.

Objetivos deste trabalho

Neste trabalho tivemos os seguintes objetivos:

- Estudar a dependência da temperatura da resistência de um metal (fio de cobre) caracterizando o valor do coeficiente de variação relativa da resistividade com a temperatura;
- Determinar o valor da banda proibida de um semicondutor através do estudo da variação da corrente que o percorre com a temperatura;
- Ganhar famialiridade com métodos de medição em AC.

Método experimental

Na execução desta experiência seguimos o protocolo [2].

Na figura 1 vemos a montagem utilizada. Tivemos especial cuidado no posicionamento dos fios para não corrermos riscos de estragar material pelo contacto com a placa de aquecimento.

Podemos ver também na figura 1 que o termopar se encontra no meio do goblé, entre o díodo e o fio de cobre. Não deslocamos o termopar do sítio ao longo da experiência para termos uma medição da temperatura do mesmo local sempre.

Usamos um dispositivo LCR para medir o valor da resistência do fio de cobre com boa precisão. Este aparelho utiliza uma corrente \mathbf{AC} para fazer a medição do impedância do fio e assim calcular a resistência do mesmo. Estes métodos têm imensas vantagens[9], nomeadamente o facto de incorporar a técnica dos 4-contactos.

Tivemos em atenção em fazer as medições pela ordem fixa $T \to R_{cobre} \to I_{díodo}$. Assim o erro, pelo facto da temperatura estar a variar enquanto estamos a registar os valores, vai ser um erro sistemático. Deste modo é mais fácilmente detetado e corrigido.

Material

- Digital LCR meter model Z216
- Multímetro digital Philips PM 2421
- Multímetro Metcix X54
- TES thermometer 1300
- Fonte de tensão **DC** CFUP.
- Placa de aquecimento

Utilizámos dois amperímetros em série para termos a certeza de que o multímetro digital *Philips PM* 2421 estava a funcionar corretamente. A precisão deste é muito superior à do multímetro *Metcix* X54 e as medidas foram sempre concordantes e por isso registamos apenas os valores do mais preciso.

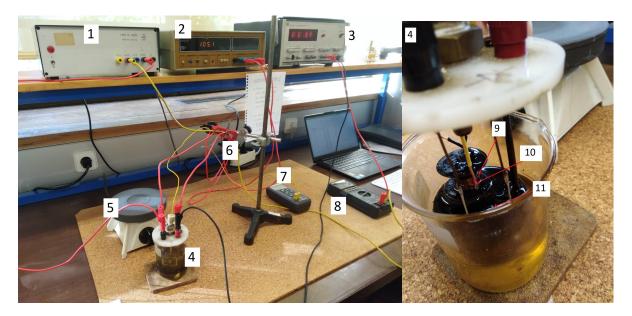


Figura 1: Montagem Experimental: 1 - Gerador de tensão (15V); 2 - LCR; 3 - Multímetro; 4 - Goblé com óleo de silicone; 5 - Placa de aquecimento; 6 - Garra para prender os fios; 7 - Termómetro; 8 - segundo multímetro; 9 - Fio de cobre; 10 - Extremidade termopar; 11 - Díodo

Análise e resultados

Não tínhamos disponível um termómetro para medir a temperatura externa ao longo da experiência. O único valor que conseguimos medir foi o valor antes de começarmos o aquecimento $T_0 = 14.9^{\circ}C$. A experiência foi executada num dia de sol e houve uma subida de temperatura da sala no decorrer da experiência, sendo que esta teve a duração de 4h.

No início da experiência começamos o aquecimento do óleo de silicone antes de termos ligado o gerador que iria polarizar o díodo. Apenas nos apercebemos do erro por volta dos $24^{\circ}C$. Não conseguimos aproximarmo-nos da temperatura ambiente novamente pois o arrefecimento nesta gama de temperaturas é bastante lento. Assim não conseguimos obter valores na gama $[14;24]^{\circ}C$ para a corrente do diodo.

Dado o tempo que tivemos disponível conseguimos fazer dois ciclos de aquecimento e arrefecimento. No primeiro aquecimento colocámos a placa de aquecimento com a menor potência de aquecimento disponível para que este seja o mais lento possível.

No segundo ciclo, devido às limitações do tempo, colocámos a placa com a segunda menor opção

de aquecimento para acelerar as medições.

Ao longo de toda a nossa análise não incluimos as barras de erro nos gráficos para não os sobrecarregar. Para além disso em todos os casos estas são duas ordens de grandeza (ou mais) menores do que a largura da gama experimental de pontos, fazendo com que não sejam significativas na análise.

Todos os dados experimentais encontram-se no anexo A.

Estudo da dependência da resistividade do cobre

Na figura 2 vemos todos os dados relativos à resistência do cobre. Observamos uma diferença clara entre o arrefecimento e o aquecimento.

Os valores medidos em arrefecimento parecem convergir para um comportamento comum ao passo que os valores medidos em aquecimento mantém-se afastados. Estas características são explicadas pela variação da taxa de mudança de temperatura do sistema. Não obstante o comportamento linear verifica-se e os declives são similares.

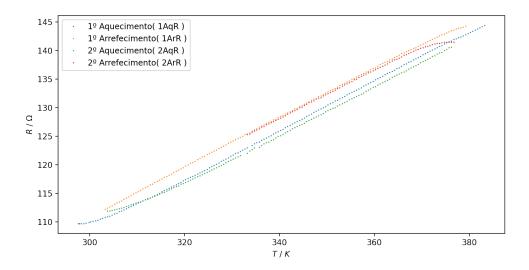


Figura 2: Dados experimentais $R_{cobre}(T)$

Partindo do pressuposto de que as variações das dimensões do fio de cobre com a temperatura são desprezáveis, podemos substituir a expressão 2 pela expressão:

$$R(T) = R_0(1 + \alpha(T - T_0)) \tag{7}$$

Usando 7, podemos fazer um ajuste linear aos nossos pontos experimentais, onde $m=R_0\alpha$ e $b=R_0-\alpha R_0T_0$. Apesar de não termos acesso direto ao valor de T_0 , podemos estimá-lo como sendo a temperatura ambiente ($T_0=288.05K$). Como temos duas expressões, podemos eliminar a dependência do valor de R_0 .

$$\alpha = \frac{1}{\frac{b}{m} + T_0} \tag{8}$$

O valor de α que iremos obter irá estar bastante condicionado pelo valor escolhido para T_0 , o que pode ser um problema desta análise.

Separámos as análises dos vários conjuntos de pontos e com base na análise dos gráficos de resíduos excluímos as gamas cujos resíduos apresentavam tendências. Podemos ver na figura 3 esta análise.

As linhas verticais distinguem as gamas de pontos experimentais que usámos para fazer os ajustes. Podemos ver também que os resíduos finais estão uniformemente distribuidos em torno de zero e são da ordem da incerteza experimental, mostrando que as gamas escolhidas para os ajustes lineares seguem o comportamento esperado.

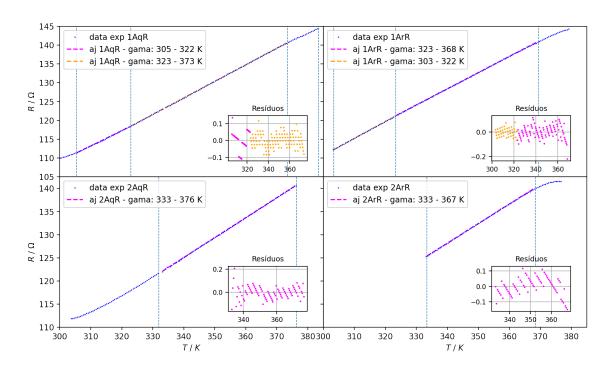


Figura 3: Estudo de $R_{cobre}(T)$: em cima 1^{Ω} ciclo (esquerda aquecimento e direita arrefecimento) e em baixo o 2^{Ω} ciclo (esquerda aquecimento e direita arrefecimento)

Os resultados dos ajustes estão indicados nas tabela 7 no anexo B e os valores de α calculados estão indicados na tabela 1. Para a incerteza de α utilizamos a equação 13 deduzida no anexo C.

$\boxed{ Gama\; T/K}$	$\alpha / 10^{-3} K^{-1}$	$u(\alpha) / 10^{-3} K^{-1}$	$u_{rel}(\alpha)\%$
1AqR - 305 - 322	3.88	0.008	2
1AqR - 323 - 373	4.265	0.004	0.1
1ArR - 323 - 368	4.051	0.006	0.1
1ArR - 303 - 322	4.24	0.01	0.3
2AqR - 333 - 376	4.185	0.007	0.2
2ArR - 333 - 367	3.968	0.009	0.2

Tabela 1: Resultados α

Os resultados dos ajustes são bastante precisos. As ordenadas nas origens têm uma dispersão considerável ($\sigma_{brel}=22\%$), o que era de esperar visto o desfazamento que ocorreu entre os vários ciclos. Os declives medidos são mais concordantes ($\sigma_{mrel}=3\%$). Dado que os valores de α têm pouca dispersão podemos fazer a média da nossa amostra completa. Obtemos $\alpha=(4.1\pm0.1)\times10^{-3}K^{-1}(\pm3\%)$. Na literatura encontramos diferentes valores para o coeficiente térmico de variação da resistividade para o cobre e usamos como referência para o coeficiente para cobre puro $\alpha_{teórico}=4.3\times10^{-3}K^{-1}$ retirado da referência [1] tabela 19.1. É importante notar que este valor depende bastante das impurezas do cobre e o fio de cobre que utilizámos não era feito de cobre puro. Comparando com o valor teórico obtemos um erro relativo de 5%. Este erro é bastante baixo podendo ser justificado com as impurezas do material.

Estudo da banda proibida de um semicondutor

Na figura 4 vemos todos os pontos retirados da corrente que percorre o díodo ao longo dos aquecimentos e dos arrefecimentos.

Tal como na secção anterior, vemos uma diferença entre a curva de arrefecimento e a de aquecimento. No entanto, as conclusões não são tão diretas como no caso do fio de cobre. Vemos que o "lag" é compensado e todos os conjuntos de dados acabam por convergir para o mesmo comportamento para temperaturas menores.

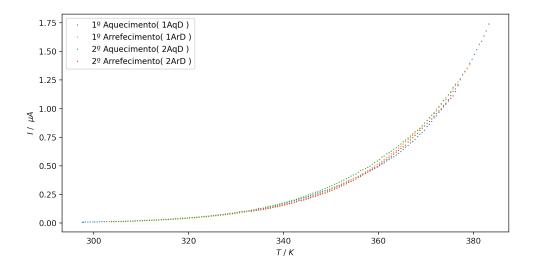


Figura 4: Dados experimentais $I_{diodo}(T)$

Para verificarmos a tendência exponecial linearizamos a expressão 6.

$$\ln(I) = \ln(A) - \frac{\Delta}{k_B T} \tag{9}$$

Pela equação 9 vemos que o estudo de $\ln(I)(\frac{1}{T})$ dar-nos-á $m=\frac{\Delta}{k_B}$ e $b=\ln(A)$. Daqui retiramos a largura da banda do semicondutor pela equação 10.

$$\Delta = mk_B \tag{10}$$

Tivemos em consideração a divisão das gamas de temperaturas utilizadas para os ajustes lineares, utilizando o mesmo critério dos gráficos de resíduos falado na secção anterior. Vemos na figura 5 que os resíduos de todos os ajustes encontram-se aleatóriamente em torno de zero mostrando que os nossos dados experimentais seguem fielmente o comportamento exponencial.

Para observarmos os ajustes mais corretamente, representamo-los nos dados originais na figura 6. Os resultados dos ajustes estão indicados na tabela 8 no anexo B. Todos os valores são razoávelmente concordantes entre gamas de pontos ($\sigma_{rel}(m) = 7\%$ e $\sigma_{rel}(b) = 5\%$) o que é ótimo.

Na tabela 2 vemos os resultados das bandas proibidas calculadas para cada gama. Utilizámos a expressão 10.

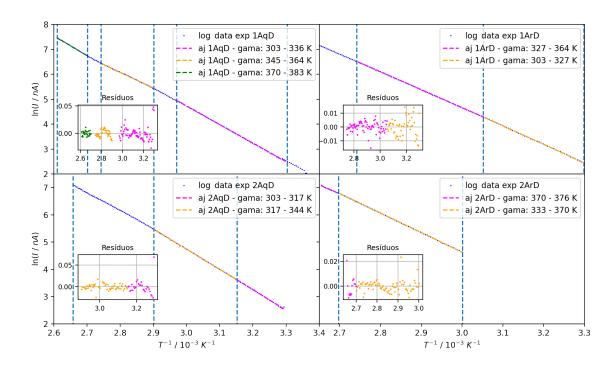


Figura 5: Estudo de $\ln(I_{diodo})$ em função de $\frac{1}{T}$: em cima 1^{Ω} ciclo (esquerda aquecimento e direita arrefecimento) e em baixo o 2^{Ω} ciclo (esquerda aquecimento e direita arrefecimento)

$Gama\ T/K$	Δ / eV	$u(\Delta) / eV$	$u(\Delta)\%$
1AqD - 303 - 336	0.640	0.002	0.4
1AqD - 345 - 364	0.543	0.002	0.4
1AqD - 370 - 383	0.683	0.002	0.4
1ArD - 327 - 364	0.620	0.002	0.4
1ArD - 303 - 327	0.640	0.002	0.4
2AqD - 303 - 317	0.651	0.002	0.4
2AqD - 317 - 344	0.637	0.002	0.4
2ArD - 370 - 376	0.565	0.002	0.4
2ArD - 333 - 370	0.617	0.002	0.4

Tabela 2: Resultados larguras bandas proibidas

Tivemos de excluir os valores obtidos para os conjuntos de pontos "1AqD - 345 - 364" e "2ArD - 370 - 376", pois afastavam-se demasiado da média da amostra (desvio superior a 10% da média). Após estas considerações, obtivemos $\bar{\Delta}_{exp} = (0.64 \pm 0.02)\,eV$ ($\pm 3\%$), que é um resultado bastante preciso. O semicodutor (dentro dos semicondutores mais comuns no uso de díodos) ,cuja largura da banda proibida é mais próxima do nosso valor experimental à temperatura ambiente, é o germânio (Ge).

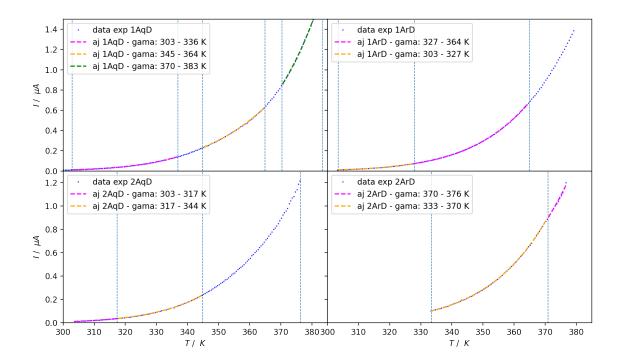


Figura 6: Estudo de $I_{diodo}(T)$: em cima 1^{Ω} ciclo (esquerda aquecimento e direita arrefecimento) e em baixo o 2^{Ω} ciclo (esquerda aquecimento e direita arrefecimento)

Vamos usar o valor de referência $\Delta_{Ge}=0.67eV$ (T=300K) retirado da referência [4] tabela 28.1. Relativamente a este valor o nosso resultado experimental têm um erro relativo de 4%, que é bastante bom.

Discussão

O coeficiente de expansão térmica do cobre é $17 \times 10^{-6} K^{-1} (0-100^{\circ} C)[1]$, implicando que para a máxima amplitude de temperatura utilizada ($\Delta T \approx 100 K$) houve uma variação de $\approx 0.17\%$ do volume do fio de cobre, justificando assim a nossa hipótese de que as dimensões do cobre estariam praticamente constantes ao longo da experiência.

A característica mais peculiar da nossa experiência foi o comportamento diferente para o aquecimento e o arrefecimento. Esta diferença advém dos pormenores da experiência e não das propriedades intrínsecas dos materiais. Tal como discutido anteriormente, julgamos que esta diferença seja proveniente das diferentes taxas de variação de temperatura. Usando a figura 2 como referência, o desfazamento nas nossas medidas de temperaturas indica-nos que não estamos realmente a medir a temperatura real do cobre (ou díodo).

Não deslocámos o termopar durante a experiência pois quisemos que este medisse sempre a temperatura no mesmo local. No entanto, perdemos informação sobre o gradiente de temperaturas do

óleo de silicone no decorrer da atividade. Julgamos que essa informação ajudaria a justificar o desfazamento que observamos nos dados. Assim, o ideal numa repetição da experiência seria usarmos dois termopares: um fixo para manter a medição coerente e outro que pudessemos mover. Também poderiamos colocar cada termopar fixo junto ao díodo e ao cobre para que a medida da sua temperatura seja mais realista.

Nesta atividade o equilíbrio térmico entre o meio envolvente e os elementos de interesse devia ser sempre garantido, e por isso é que a variação de temperatura deve ser o mais lenta possível. Apesar dos esforços, a potência mínima da placa de aquecimento ainda é bastante elevada e o isolamento do sistema é muito fraco, perdendo assim a possibilidade de tornar as taxas de aquecimento e arrefecimento mais lentas. A consequência disto é que o sistema está sempre num estado de quasi-equilíbrio. Esta será a principal razão pela qual observamos o lag para o comportamento esperado. O óleo de silicone e os fio de cobre (ou díodo) não estão em equilíbrio, o que é de esperar pois as condutividades térmicas são bastante diferentes fazendo com que o sistema no seu todo não tenha um fluxo de calor homogéneo (especialmente para temperaturas mais altas) e consequentemente não fique em equílibrio térmico.

Na análise da corrente do díodo a aproximação da equação 5 foi sempre válida. Para a temperatura mais alta utilizada temos $\frac{\Delta_{Ge}}{k_BT}\approx 20$, logo a exponencial continua a ser dominante face ao termo polinomial.

Na nossa análise da banda proibida do germânio não considerámos a dependência da temperatura, no entanto a largura desta decresce com a temperatura. Um modelo aproximado[8][7] diz-nos que a largura da banda evolui segundo a equação 11.

$$\Delta(T) \approx \Delta_{T=0K} - \frac{\alpha T^2}{T+\beta} \tag{11}$$

Onde os fatores empíricos α e β para o germânio são $4.561 \times 10^{-4} eV \, K^{-1}$ e 210 K [8, 6], respetivamente. Este não é o modelo mais exato[5] para a gama de temperaturas que estamos a estudar, mas chega para uma análise qualitativa.

Utilizando este modelo para o intervalo de temperaturas $\approx [290;390]K$, calculámos uma variação da banda proibida de -5%, incluindo assim o nosso valor experimental no final da variação. Isto pode explicar as medidas sistemáticamente inferiores ao valor teórico.

Para termos uma visão concreta do efeito da temperatura nos nossos resultados associámos a cada largura de banda calculada o ponto médio do intervalo de temperaturas de onde proveio o ajuste. Os resultados estão descritos na figura 7 e podemos verificar a tendência decrescente dos valores como seria de esperar.

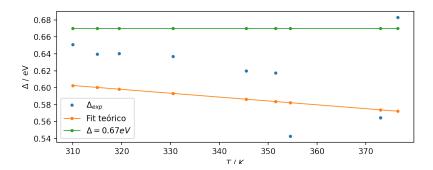


Figura 7: Análise da dependência da temperatura de Δ_{Ge}

Esta variação teve impacto nos nossos resultados e numa próxima repetição da experiência teriamos de ter isto em conta.

Para concluir as observações, é importante argumentar que esta experiência teria tido uma análise mais aprofundada se tivessemos feito uma gravação da execução e registado os instantes de tempo das medições para conseguir acompanhar as taxas de aquecimento e arrefecimento e assim justificar de modo mais completo os erros que estas possam ter introduzido. Também seria uma maneira de obter uma maior densidade de pontos na gama disponível, pois em certas alturas da experiência a rápida variação de temperatura impede que seja possível medir mais do que 2 pontos por 1K.

Conclusão

Em suma, verificámos com sucesso as dependências com a temperatura da resistividade do cobre e da corrente que atravessa um díodo inversamente polarizado. Obtivemos os valores experimentais para o coeficiente de variação relativa da resistividade do cobre com a temperatura, $\alpha = (4.1 \pm 0.1) \times 10^{-3} K^{-1}(\pm 3\%)$, e para a largura da banda do semicondutor, $\bar{\Delta}_{exp} = (0.64 \pm 0.02) \, eV \, (\pm 3\%)$. Ambos os valores têm uma ótima precisão e têm um erro relativo de 5% e 3%, respetivamente, mostrando alta exatidão (valores teóricos bastante próximos do intervalo de incerteza dos valores).

Concluimos também que as nossas medições da temperatura do cobre e do díodo foram desviadas do valor real pelo facto destes não estarem em equilíbrio com o banho térmico durante o registo. Também deduzimos que a largura da banda proibida do germânio estava correlacionada com o intervalo de temperaturas na qual foi calculada, podendo ter afetado o nosso valor experimental final. Seria interessante explorar correções a estes dois problemas numa futura repetição da atividade.

Anexo A - Dados experimentais

A incerteza de todos os valores experimentais aqui indicados é na casa do último algarismo indicado (± 1) , uma vez que todas as medições provém de aparelhos digitais.

$1^{\mathrm{o}} \; \mathrm{Aquecimento}$											
T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA
297.8	109.7	7.7	318.7	116.7	40.2	340.7	126.2	179	362.2	135.8	555
297.6	109.7	7.7	319.2	116.9	42	341.2	126.5	186	362.7	136	569
298.2	109.7	8.6	319.7	117.2	43.3	341.7	126.7	191	363.2	136.2	580
298.7	109.7	8.9	320.2	117.4	45.2	342.2	126.9	196	363.7	136.4	595
299.2	109.8	9.3	320.7	117.6	47	342.7	127.2	203	364.2	136.6	610
299.8	109.9	9.8	321.2	117.8	48.5	343.2	127.4	208	364.7	136.9	624
300.2	110	10.2	321.7	118	50.4	343.7	127.6	215	365.2	137	644
300.7	110.1	10.5	322.2	118.2	52.4	344.2	127.8	221	365.7	137.3	663
301.2	110.2	10.9	322.7	118.4	54.2	344.7	128	227	366.2	137.6	678
301.7	110.3	11.4	323.2	118.6	56	345.2	128.2	233	366.7	137.7	701
302.2	110.5	11.8	323.7	118.8	57.9	345.7	128.5	240	367.2	138	714
302.7	110.6	12.3	324.2	119	59.9	346.2	128.7	246	367.7	138.1	732
303.2	110.8	12.8	324.7	119.2	61.9	346.7	128.9	254	368.2	138.4	756
303.7	110.9	13.4	325.2	119.5	64.2	347.2	129.2	262	368.7	138.6	777
304.2	111	13.9	325.7	119.7	66.4	347.7	129.4	270	369.2	138.8	793
304.7	111.2	13.7	326.2	119.9	68.9	348.2	129.6	276	369.7	139	813
305.2	111.4	14.2	326.7	120.1	71.3	348.7	129.8	285	370.2	139.3	844
305.7	111.5	14.6	327.2	120.3	73.5	349.2	130	290	370.7	139.5	863
306.2	111.8	15.5	327.7	120.6	77.2	349.7	130.2	297	371.2	139.7	888
306.7	111.9	16.2	328.2	120.8	79.9	350.2	130.5	306	371.7	139.9	920
307.2	112.1	16.7	328.7	121	81.9	350.7	130.7	316	372.2	140.1	939
307.7	112.3	17.3	329.2	121.2	85.7	351.2	130.9	324	372.7	140.3	969
308.2	112.5	18	329.7	121.5	87.8	351.7	131.2	331	373.2	140.5	992
308.7	112.7	19.2	330.2	121.7	92	352.2	131.3	340	373.7	140.8	1030
309.2	112.9	19.7	330.7	122	96.6	352.7	131.6	350	374.2	140.9	1050
309.7	113.1	20.4	331.2	122.1	98.2	353.2	131.8	360	374.7	141.2	1080
310.2	113.3	21.3	331.7	122.3	102.4	353.7	132	370	375.2	141.4	1114
310.7	113.5	22.2	332.2	122.6	104.7	354.2	132.3	379	375.7	141.6	1152
311.2	113.7	23	332.7	122.8	107.8	354.7	132.5	388	376.2	141.7	1173
311.7	113.9	24	333.2	123	111	355.2	132.7	397	376.7	142	1214
312.2	114	24.5	334.2	123.4	119	355.7	132.9	407	377.2	142.1	1253
312.7	114.2	25.5	334.7	123.7	124.7	356.2	133.1	415	377.7	142.3	1298
313.2	114.4	26.5	335.2	123.9	128	356.7	133.3	425	378.2	142.4	1327
313.7	114.6	27.6	335.7	124	130	357.2	133.5	440	378.7	142.6	1355
314.2	114.8	28.7	336.2	124.3	135	357.7	133.8	447	379.2	142.8	1398
314.7	115	29.8	336.7	124.5	140	358.2	134	461	379.7	143	1433
315.2	115.3	30.9	337.2	124.7	144	358.7	134.2	466	380.2	143.2	1477
315.7	115.5	32.3	337.7	124.9	148	359.2	134.4	476	380.7	143.4	1516
316.2	115.7	33.7	338.2	125.1	152	359.7	134.6	489	381.2	143.6	1563
316.7	115.9	35.2	338.7	125.4	158	360.2	134.9	502	381.7	143.8	1590
317.2	116.1	36	339.2	125.6	163	360.7	135.1	516	382.2	144	1637
317.7	116.3	37.3	339.7	125.8	168	361.2	135.3	527	382.7	144.2	1680
318.2	116.5	38.8	340.2	126	174	361.7	135.5	541	383.2	144.4	1740

Tabela 3: Dados experimentais 1^{0} Aquecimento 13

1º Arrefecimento											
T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA
379.2	144.3	1385	359.7	136.9	513	340.2	128.5	163	320.7	120	44.1
378.7	144.1	1353	359.2	136.7	499	339.7	128.3	158	320.2	119.8	42.6
378.2	144	1323	358.7	136.4	483	339.2	128	153	319.7	119.5	41.4
377.7	143.9	1293	358.2	136.3	471	338.7	127.9	149	319.2	119.3	39.6
377.2	143.8	1264	357.7	136	459	338.2	127.6	144	318.7	119.1	38.1
376.7	143.6	1233	357.2	135.8	446	337.7	127.5	140	318.2	118.9	37.1
376.2	143.5	1204	356.7	135.6	434	337.2	127.3	136	317.7	118.7	35.8
375.7	143.3	1176	356.2	135.4	421	336.7	127	130	317.2	118.4	34.2
375.2	143.1	1150	355.7	135.1	409	336.2	126.8	127	316.7	118.2	33.1
374.7	142.9	1120	355.2	135	398	335.7	126.6	123	316.2	118	32
374.2	142.8	1098	354.7	134.7	387	335.2	126.3	119	315.7	117.8	30.5
373.7	142.6	1071	354.2	134.5	375	334.7	126.1	115	315.2	117.5	29.5
373.2	142.4	1040	353.7	134.3	363	334.2	125.9	111	314.7	117.3	28.6
372.7	142.2	1015	353.2	134.1	355	333.7	125.6	107	314.2	117.1	27.6
372.2	142	995	352.7	133.9	345	333.2	125.4	104	313.7	116.9	26.9
371.7	141.8	966	352.2	133.6	336	332.7	125.3	101	313.2	116.6	25.8
371.2	141.6	944	351.7	133.4	326	332.2	125	97.9	312.7	116.5	24.8
370.7	141.4	920	351.2	133.2	317	331.7	124.8	94.4	312.2	116.2	23.7
370.2	141.2	898	350.7	133	308	331.2	124.6	92	311.7	116	22.8
369.7	141	874	350.2	132.8	299	330.7	124.4	88.6	311.2	115.8	22
369.2	140.8	850	349.7	132.6	290	330.2	124.2	85.6	310.7	115.5	21.3
368.7	140.5	825	349.2	132.3	281	329.7	124	82.7	310.2	115.3	20.4
368.2	140.4	810	348.7	132.1	272	329.2	123.8	80.7	309.7	115.1	19.5
367.7	140.2	785	348.2	132	265	328.7	123.5	77.6	309.2	114.9	18.8
367.2	140	766	347.7	131.6	256	328.2	123.3	75.3	308.7	114.6	18.2
366.7	139.8	746	347.2	131.5	251	327.7	123.1	73	308.2	114.4	17.4
366.2	139.6	730	346.7	131.3	243	327.2	122.9	70.3	307.7	114.2	16.9
365.7	139.5	712	346.2	131	236	326.7	122.6	67.8	307.2	114	16.3
365.2	139.2	691	345.7	130.8	228	326.2	122.4	65.8	306.7	113.7	15.5
364.7	139	671	345.2	130.6	222	325.7	122.2	63.5	306.2	113.5	14.7
364.2	138.8	655	344.7	130.4	215	325.2	122	61.4	305.7	113.3	14.2
363.7	138.5	635	344.2	130.2	208	324.7	121.8	59.3	305.2	113.1	13.6
363.2	138.4	621	343.7	129.9	200	324.2	121.5	57	304.7	112.8	13.1
362.7	138.1	604	343.2	129.8	196	323.7	121.4	55.4	304.2	112.6	12.5
362.2	138	588	342.7	129.5	190	323.2	121.1	53.3	303.7	112.4	12
361.7	137.8	572	342.2	129.3	184	322.7	120.9	51.4	303.2	112.2	11.8
361.2	137.6	558	341.7	129.1	176	322.2	120.6	49.3			
360.7	137.3	540	341.2	128.9	173	321.7	120.4	47.6			
360.2	137	527	340.7	128.7	168	321.2	120.3	46.3			

Tabela 4: Dados experimentais 1^{o} Arrefecimento

					2º Aque	$\operatorname{cimento}$					
T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA
303.7	111.9	13.7	321.7	117.5	51.6	341.2	125.6	191	359.2	133.3	529
304.2	111.9	13	322.2	117.7	52.9	341.7	125.8	196	359.7	133.6	542
304.7	112	13.6	322.7	117.9	55	342.2	126	202	360.2	133.7	554
305.2	112.1	14.2	323.2	118.1	56.9	342.7	126.3	209	360.7	134	577
305.7	112.2	14.9	323.7	118.3	58.8	343.2	126.5	216	361.2	134.2	585
306.2	112.3	15.6	324.2	118.5	60.8	343.7	126.7	223	361.7	134.4	604
306.7	112.4	16.3	324.7	118.7	63.8	344.2	126.9	230	362.2	134.6	615
307.2	112.5	17	325.2	118.9	65.8	344.7	127.1	236	362.7	134.8	628
307.7	112.7	17.6	325.7	119.1	67.7	345.2	127.3	246	363.2	135	646
308.2	112.8	18.2	326.2	119.3	70.4	345.7	127.6	253	363.7	135.3	661
308.7	113	19	326.7	119.5	72.6	346.2	127.8	261	364.2	135.5	675
309.2	113.1	19.8	327.2	119.7	74.9	346.7	128	269	364.7	135.7	691
309.7	113.3	20.8	327.7	119.9	77.7	347.2	128.2	275	365.2	135.9	711
310.2	113.4	21.8	328.2	120.1	80	347.7	128.4	283	365.7	136.1	725
310.7	113.5	22.5	328.7	120.4	84	348.2	128.6	292	366.2	136.3	744
311.2	113.7	23.4	329.2	120.6	86	348.7	128.8	302	366.7	136.5	762
311.7	113.9	24.4	329.7	120.8	90	349.2	129	309	367.2	136.8	779
312.2	114.1	25.6	330.2	121	92.9	349.7	129.3	319	367.7	137	800
312.7	114.2	26.5	330.7	121.2	96.6	350.2	129.5	327	368.2	137.2	813
313.2	114.4	27.2	331.2	121.4	99.9	350.7	129.7	339	368.7	137.4	830
313.7	114.5	28.2	331.7	121.6	103.6	351.2	129.9	347	369.2	137.6	850
314.2	114.7	29.4	333.2	122	112.9	351.7	130	357	369.7	137.9	876
314.7	114.9	30.3	333.7	122.4	116.9	352.2	130.3	369	370.2	138.1	897
315.2	115.1	31.9	334.2	122.7	121	352.7	130.5	375	370.7	138.3	923
315.7	115.2	32.7	334.7	123	127.3	353.2	130.7	387	371.2	138.5	943
316.2	115.4	33.9	335.7	123.1	130.4	353.7	130.9	399	371.7	138.7	958
316.7	115.6	35.6	336.2	123.4	138.9	354.2	131.1	410	372.2	139	981
317.2	115.8	36.9	336.7	123.7	143	354.7	131.4	420	372.7	139.1	1020
317.7	116	38.2	337.2	123.9	148	355.2	131.6	429	373.2	139.4	1044
318.2	116.2	39.8	337.7	124	152	355.7	131.8	443	373.7	139.6	1069
318.7	116.3	41.4	338.2	124.3	158	356.2	132	458	374.2	139.7	1083
319.2	116.6	42.6	338.7	124.4	161	356.7	132.2	467	374.7	140	1122
319.7	116.7	44	339.2	124.7	168	357.2	132.4	477	375.2	140.2	1142
320.2	116.9	46.3	339.7	125	174	357.7	132.6	487	375.7	140.5	1188
320.7	117.1	47.8	340.2	125.1	179	358.2	132.9	500	376.2	140.6	1215
321.2	117.3	49.2	340.7	125.3	184	358.7	133.1	515			

Tabela 5: Dados experimentais 2^{o} Aquecimento

	2^{o} Arrefecimento											
T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA	T/K	R/Ω	I/nA	
376.7	141.5	1201	365.7	138.9	682	354.7	134.4	374	343.7	129.7	197	
376.2	141.5	1150	365.2	138.7	666	354.2	134.2	364	343.2	129.5	195	
375.7	141.5	1113	364.7	138.5	653	353.7	134	354	342.7	129.3	185	
375.2	141.5	1090	364.2	138.4	636	353.2	133.8	343	342.2	129.1	180	
374.7	141.5	1066	363.7	138.2	619	352.7	133.5	333	341.7	128.9	174	
374.2	141.4	1040	363.2	138	603	352.2	133.4	324	341.2	128.6	169	
373.7	141.3	1017	362.7	137.7	584	351.7	133.1	315	340.7	128.4	163	
373.2	141.3	1000	362.2	137.5	570	351.2	132.9	305	340.2	128.2	158	
372.7	141.2	981	361.7	137.3	555	350.7	132.7	296	339.7	128	153	
372.2	141.1	959	361.2	137.1	541	350.2	132.5	288	339.2	127.8	148	
371.7	140.9	933	360.7	136.9	525	349.7	132.3	279	338.7	127.6	143	
371.2	140.8	911	360.2	136.7	511	349.2	132.1	272	338.2	127.4	140	
370.7	140.7	888	359.7	136.5	495	348.7	131.8	263	337.7	127.2	135	
370.2	140.5	870	359.2	136.3	484	348.2	131.7	257	337.2	127	131	
369.7	140.4	850	358.7	136.1	471	347.7	131.5	250	336.7	126.7	127	
369.2	140.2	829	358.2	135.9	457	347.2	131.2	242	336.2	126.6	123	
368.7	140.1	810	357.7	135.7	446	346.7	131	234	335.7	126.3	120	
368.2	139.9	785	357.2	135.5	434	346.2	130.9	228	335.2	126.1	116	
367.7	139.7	767	356.7	135.3	420	345.7	130.6	222	334.7	125.9	112	
367.2	139.5	747	356.2	135	409	345.2	130.4	215	334.2	125.7	110	
366.7	139.3	727	355.7	134.9	397	344.7	130.1	208	333.7	125.4	105	
366.2	139.2	709	355.2	134.6	385	344.2	130	201	333.2	125.3	102	

Tabela 6: Dados experimentais 2^{Ω} Arrefecimento

Anexo B - Resultados ajustes lineares

Os ajustes lineares foram todos feitos com função stats.linregress do módulo scipy do python.

$\boxed{ Gama\; T/K}$	$m/\Omega K^{-1}$	$u(m)/\Omega K^{-1}$	b/Ω	$u(b) / \Omega$	r^2	$u_{rel}(m)\%$	$u_{rel}(b)\%$
1AqR - 305 - 322	0.405	0.001	-12.4	0.6	0.9992	0.5	5
1AqR - 323 - 373	0.4399	0.0002	-23.6	0.1	0.99996	0.1	0.4
1ArR - 323 - 368	0.4297	0.0004	-17.7	0.2	0.99991	0.1	0.9
1ArR - 303 - 322	0.447	0.001	-23.2	0.3	0.9998	0.2	1
2AqR - 333 - 376	0.4300	0.0005	-21.1	0.2	0.99990	0.1	0.8
2ArR - 333 - 367	0.4216	0.0007	-15.2	0.2	0.9998	0.2	2

Tabela 7: Resultados ajustes resistência do cobre

$\boxed{ Gama \; T / K }$	$m/10^{3}K$	$u(m) / 10^3 K$	b	u(b)	r^2	$u_{rel}(m)\%$	$u_{rel}(b)\%$
1AqD - 303 - 336	-7.43	0.02	27.02	0.05	0.9997	0.2	0.2
1AqD - 345 - 364	-6.30	0.02	23.71	0.06	0.9996	0.3	0.3
1AqD - 370 - 383	-7.93	0.03	28.15	0.09	0.9996	0.4	0.3
1ArD - 327 - 364	-7.192	0.005	26.24	0.01	0.99997	0.07	0.05
1ArD - 303 - 327	-7.42	0.01	26.94	0.04	0.9998	0.2	0.2
2AqD - 303 - 317	-7.56	0.08	27.4	0.2	0.997	1	0.9
2AqD - 317 - 344	-7.39	0.01	26.92	0.04	0.99987	0.2	0.1
2ArD - 370 - 376	-6.6	0.2	24.5	0.5	0.993	3	2
2ArD - 333 - 370	-7.164	0.006	26.13	0.02	0.99995	0.08	0.07

Tabela 8: Resultados dos ajustes corrente diodo

Anexo C - Cálculo de incertezas

Neste trabalho utilizámos a equação 12 para o cálculo da propagação de erro de uma grandeza f.

$$u(f(x_0, \dots, x_n)) = \sqrt{\sum_{i=0}^{n} (\frac{\partial f}{\partial x_i})^2 u(x_i)^2}$$
(12)

Utilizando a equação anterior e a expressão 8 é fácil deduzir a equação para a incerteza de α (equação 13)

$$u(\alpha) = \alpha^2 \sqrt{u(T_0)^2 + u(b)^2 \frac{1}{m^2} + u(m)^2 \frac{b^2}{m^4}}$$
(13)

Podemos ver de 13 que a incerteza de α têm uma forte dependência da incerteza da temperatura ambiente. Como o valor de α_{cobre} é bastante reduzido, a incerteza relativa também deverá ser reduzida $(u(\alpha) \propto \alpha^2 \implies u(\alpha)_{rel} \propto \alpha)$.

Referências

- [1] G B Brook C.J. Smithells, E A Brandes. *Metals Reference Book*. Butterworth-Heinemann, 7th edition, 1998.
- [2] DFA@FCUP. Protocolo laboratórios de física 3 identifição de metal e de semicondutora partir do comportamento térmico. 2021.
- [3] Charles Kittel. Introduction to solid state physics, Cap 9, 10, 11. Wiley, 4th edition, 2005.
- [4] N. David Mermin Neil W. Ashcroft. Solid state physics. Harcourt, 1976.
- [5] K. P. O'Donnell and X. Chen. Temperature dependence of semiconductor band gaps. *Applied Physics Letters*, 58(25):2924–2926, 1991.
- [6] Jurgen W. Precker and Marcillio A. da Silva. Experimental estimation of the band gap in silicon and germanium from the temperature - voltage curve of diode thermometers. American Journal of Physics, 70(11):1150–1153, 2002.

- [7] Kwok K. Sze, S.M.; Ng. Physics of Semiconductor Devices. Wiley, 2006.
- [8] Y.P. Varshni. Temperature dependence of the energy gap in semiconductors. *Physica*, 34(1):149–154, 1967.
- [9] WIKA. Advantages of ac resistance thermometry bridges. 2016.